

2007年5月10日

各 位

化粧品産業技術展への出展について

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬(本社:京都市南区、社長:大柳雅利)は、下記の通り、来る5月16日~18日に開催される第3回化粧品産業技術展(CITE Japan 2007、パシフィコ横浜)に出展いたします。

化粧品の新製品開発や新機能の導入、品質改善に役立つ、実績豊富な化粧品用原料の最新情報をお届けいたします。

記

1. 展示会名 第3回化粧品産業技術展
2. 期 間 5月16日(水)~18日(金) 10:00~17:00
3. 場 所 パシフィコ横浜 展示ホールC・D K-7 ブース
4. 紹介製品 コスメライク(シヨ糖脂肪酸エステル)
ノイゲン GIS(非イオン界面活性剤)
ナノウォーブ(透明セルロースゲル)
DK セリシン MT(セリシン)
クリージャス(ポリビニルピロリドン) など

以 上

・本件についてのお問い合わせ先

第一工業製薬株式会社

広報IR室 075-323-5951